

В. А. Вершков, С. Е. Лысенко. И. Б. Семенов, А. Ф. Шербак

Поведение плазмы в установке Токамак - 4 при больших токах разряда

Москва 1973

ОРДЕНА ЛЕНИНА ИНСТИТУТ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ ММ. И.В.КУРЧАТОВА

> В.А.Вершком, С.Е.Лысенко, И.Б.Семенов, А.Ф.Цербак

ПОВЕДЕНИЕ ПЛАЗМЫ В УСТАНОВКЕ ТОКАМАК-4 ПРИ БОЛЬШИХ ТОКАХ РАЗРЯДА

Цосква 1973 Ключевые слова:

ì

1.

1

физика плазмы, эксперимент, Токамак-4, бесстолкновительный режим, большие токи, колебания плазмы, параметры разряда, примеси, энергобаланс.

КИДАТОННА

Сообщаются результать экспериментов на установке Токамак-4 при больших токах разряда (90-240 ка). Показано, что колебания плазми могут приводить к уходу частиц. Приводятся зависимости времени сохранения энергии от параметров разряда. Подчеркивается, что примеси, идущие с длафрагмы, при увеличении энергонапряженности разряда будут оказывать большое влияние на энергобаланс плазми.

> Техн. редактор Е.Д.Маркова T-10257.11.07.73г.Формат 60х90 1/8 Уч.-изд.л.1,24.Тир.250.3ак.12176 ОНТИ.ИАЭ

Основной целью экспериментов являлось получение и изучение плазмы в бесстолкновительном режиме, т.е. когда времена обращения тороидально запертых ионов по "банановым" траекториям меньше, чем характерные времена соударений. Вместе с тем теория предсказывает [I], что для таких режимов целый ряд макроскопических характеристик плазмы должен измениться по сравнению с режимами "плато", которые были характерны для токамаков до сих пор.

Ранее проведенные эксперименти [2] показали, что шнур остается макроскопически устойчивым вплоть до q = 2, где $q = \frac{H_F \cdot a^2}{0.2 \cdot 7 \cdot R}$ (a - малый, R -больпой радиусы плазмы, H_Z продольное поле, J -разрядный ток). В связи с этим возникала возможность при увеличении разрядного тока пройти дальше в бесстолкновительную область. В настоящей работе описаны результаты этих экспериментов, кроме данных по конной компоненте, приведенных в [3].

методики измерений

Проводился стандартный комплекс измерений [4], из которого определялся ток \mathcal{J} , смещение внура Δ , энергия плазми \mathcal{E} и величина $\beta = \frac{8\pi \cdot \overline{\alpha_e} (\overline{\tau_e + T_e})}{\mathcal{H}_{\mathcal{J}}^2}$, концентрация \mathcal{A}_e , проводимость плазми \mathcal{O} , время сохранения энергии $\mathcal{T}_{\mathcal{E}}$ и ряд других характеристик (при всех расчетах $\mathcal{A} = 16$ см).

Электронная температура \mathcal{T}_{ex} определялась по мягкому рентгеновскому излучению (3+12 кэв) методом фильтров [5]. Анализ спектра проводился с помощью $A\ell$ фольг 20+80 мк, установленных на бистровращащийся диск. Это дало возможность определять поглощение в 5 фольгах практически одновременно. т.е. за время, меньшее \mathcal{T}_{e} . Зависимости коэффициента ослабления от толщини фольги для трех режимов приведены на рис.1. Видно, что они хоропо ложатся на расчетные кривые. Измерения мягкого рентиена проводились одновременно по 3 хордам (причем положение одного из каналов можно было менять от разряда к разряду, что давало возможность оценить распределение температуры по радиусу).

Поверхностные моды колебаний исследовались матнитными зондами [6]. Кроме того, проводились болометрические и спектральные измерения.



Рис.1. Зависимость - lg пропускания Al фольг от их толщины. Сплошные кривые - расчет, точки - экспериментальные данные для нескольких разрядов.



Рис.2. Сигналы зондов, характеризующие смещение плазмы для послодовательных кадров (J =150 ка, Hz =23 и 36 кэ). Стрелками обозначени моменты неустойчивости срыва.

YCIOBUS OKCIEPUMENTOB

Работа проводилась в следунцем дианазоне изменения параметров: ток разряда от 90 до 240 ка, магнитное поле H_Z от 25 до 40 кв, *g* от 6 до 2, начальное давление газа от I до 5.10⁻⁴ торр. Перед работой проводился длительный прогрев камеры с последуищей тренировкой частных разрядными импульсами.

Следует отметить, что работа установки характеризовалась очень большим разбросом и неповторяемостью отдельных импульсов. Внешне этот разброс вырэжался в различим временного хода сигналов зондов смещения, β , n_e , T_e . На рис.2 приводятся осциллограммы сигналов зондов смещения для четырех последовательных кадров. Первые две сняты при продольном поле в 23 кв. Видно, что различие в них наибольшее в начальной стадии процесса. Потом поле H_Z било поднято до 36 кв. В первом разряде (пунктир) это сказалось сравнительно слабо, но уже следующий кадр носит совсем иной характер.

Невоспроизводимость, по-видимому, связана с большой критичностью релима, особенно пробоя и стадии формирования, к небольшим неконтролируемым изменениям условий. Объяснить такую критичность можно следущими факторами:

I) плохие вакуумные условия - остаточный вакуум I.10⁻⁶ торр из-за течи в камере;

2) возможное присутствие примеси в напускаемом гезе;

З) влияние диафратмы.

Все перечисленные факторы ведут к изменению состояния лайнера, а следовательно, к изменению взаимодействия плазмы со стенкой, которое, по-видимому, наиболее существенно в начальной стадии формирования разряда.

В частности, в экспериментах с большей энергонаприженностью особенную важность приобретает вопрос взаимодействия плазмы с диафрагмой. На рис.З приведена фотография части лайнера Т-4 с диафрагмой, которая сделана из вольфрамовых пластин толщиной З мм. Из-за того что плазменный шнур мог смещаться в экваториальной плоскости, а также из-за выхода ускоренных пучков на внешний край диафрагмы, в этом месте была сделана массивная вставка, состоящая из двух пластин, расположенных под углом 150⁰ друг к другу. Такое расположение поззолило снизить удельное энерговыделение на поверхность диафрагмы. Однако после 1500 разрядов диафрагма оказалась сильно распыленной. По-видимому, на нее падал учок ускоренных электронов, вольфрам вскипал и разбрызгивался по камере. На фотографии видны капли, осеншие на поверхность лайнера.

На рис.4 показана фоторазвертка свечения плазмы в начальной стадки разряда. Она снималась через вертикальную цель снаружи от плазменного шнура. Горизонтальные полоски на снимке могут быть следами пылинок или капель вольфрама, попавших в плазменный шнур.

HOBELEHNE KOHLEHTPALINN IDLA3MH

Одним из проявлений невоспроизводимости разряда было различное поведение концентрации. На рис. 5 приведены графики временного хода концентрации для 6 калров. При одинаковых начальных условиях Ω_e могла спадать, оставаться на постоянном уровне или расти. При малых давлениях (<2.10⁻⁴ торр) спад концентрации не наблидался, при больших давлениях (2-5.10⁻⁴ торр) мог быть как спад, так и рост Ω_e . При этом при малых полях ~ 25 кэрост не наблидался, при полях $H_Z \sim 30-40$ кэ мог быть как рост, так и спад. В этом случае, если в начале разряда была слабая неустойчивость срыва и далее разряда оставался макроскопически устойчивым, то спад либо задерживался, либо наблицался $H_Z \approx 36$ кэ). Моменты срывов обозначены стрелками.

5



Рис.3. Диафрагма установки Т-4 с частью лайнера. Расстояние между гофрами сильфона 2 см.



Рис.4. Фоторазвертка начальной стадии разряда. Видны колебания плазмы и оледы летящих капель или пылинок.



Рис.5. Ход концентрации во времени. Для сравнения даны осщиллограммы токов.



Рис.6. Ток разряда, свечение линии H в и общего света плазмы, концентрация плазмы.

В режимах со спадом шнур смещен внутрь камеры, а величина β и T_{c} после спада меньше, чем в режимах с ростом концентрации.

Спад плотности может быть связан либо с развитием неустойчивости и ухудшением удержания, либо с изменением притока со стенок.

На рис.6 приведен ток разряда, временной ход средней концентрации плазмы, свечения линии H β и интегрального света. Видно, что спад не сопровождается уменышением сигнала H β, который может быть связан с притоком, наоборот, свечение в момент спада несколько больше, чем в стационарной стадии. Это, казалось бы, говорит о том, что причиной спада является ухудшение удержания частиц. Рассмотрим несколько конкретных режимов со спадом Re , изображенных на рис. 7-10.

Первне три рисунка относятся к режимам с $Q_{min} = 2+3$, в четвертом $Q_{min} = 4$. Обрашает на себя внимание различие в поведении рентгеновских сигналов в разных кадрах, причем оно оссобенно сильно на нарастании тока, т.е. именно там, где происходит спад плотности. Более того, наблидается корреляция между поведением рентгена, концентрацией и колебаниями, регистрируемыми магнитными зондами.

На рис. 7 приведен характерный кадр со спадающей плотностью. Видно, что процесс проходит в несколько этапов. Сначала наблицается рост плотности, связанный с начальной ионизацией, а также интенсивности рентгеновского излучения в центре и на периферии плазмы. Затем плотность перестает расти, одновременно перестает расти излучение из периферических областей шнура. На зондах видны колебания с модой *m* =3. Но излучение из центра плазмы продолжает расти с прежней скоростью, это означает, что профиль рентгеновского излучения обостряется. К моменту второго нарастания тока получается острый ник рентгеновского излучения по центру (сигнал канала -5 см меньше в 20 раз сигнала в центре). В этот момент плотность и излучение из центра начинают неожиданно падать, причем если остановку роста и можно связать с изменением притока, т.к. в этот момент интенсивности интегрального света и линии углерода СШ выходят на стационарный уровень, то спад не сопровождается никакими изменениями на световых характеристиках и на излучении с периферии плазмы. Изменяются только плотность и рентгеновский сигнал из центра. Заканчивается спад развитием сильных колебаний необычной структуры, которую назовем модой *m* = . При этом наблицается излом на всех осциллограммах разряда.

На рис. 8 приведен режим, в котором колебания $m = \hat{3}$ развиваются очень сильно. Видно, что это приводит к значительному росту напряжения и свечения линии СШ. Плотность в этот момент продолжает падать, а рентгеновский сигнал минимален. Из рисунка также видно, что в течение всего времени спада температура $\mathcal{T}_{ex}(0)$ мало меняется и только после окончания колебаний $m = \hat{3}$ наблюдается резкий рост температури.

Переход от роста концентрации к спаду может происходить и солее резко. Такой случай изображен на рис.9.Характерно,что и в этом случае одновременно наблюдается излом на сигнале излучения из центра плазмы, а в момент спада развиваются колебания с m = 2.

При низком магнитном поле получить рост концентрации не удавалось. Но при большом (порядка 40 кэ) магнитном поле мог быть как спад, так и рост. В режиме, изображенном на рис. 10, минимальное значение Q = 4,но тем не менее временной ход концентрации, рентгена, свечения линии СУ и интегрального света очень похожи на предыдущие режими. Так, в момент T_4 происходит остановка роста Re и излучения с периферии шнура. В момент T_2 начинается спад, который сопровождается уменьшением рентгеновского излучения из центра. После спада наступает стационарная часть разряда, причем электронная температура, остававшаяся постоянной во время спада, начинает расти. Одновременно наблюдаются колебания с m = 3 и m = 2.

Необходимо отметить, что перед спадом получается очень острый профиль рентгеновского излучения. Распределения электронной температуры и концентрации по сечению в этот момент довольно широкие. Это означает, что происходит сильная концентрация при-



- Рис.7. а) Ток разряда, на который наложены коледания плазмы.
 - б-г) Осциллограммы сигналов рентиеновского излучения, снятые по трем хордам: на 5 см от центра, в центре и на 9 см наружу.
 - д) Осциллограмма концентрации плазмы.
 - е) Интенсивность свечения линии СШ.
 - ж) Интенсивность общего свечения плазмы.

Рис.8. a) Ток разряда, на который наложены колебания плазмы.

- 6) Рентгеновский сигнал центре и на 9 см наруку.
- в) Сигнал болометра, пропорциональный мощности излучения из плазмы.
- г) Осциллограммы свечения линий СШ и общего света.
- д) Осциллограмма концентрации.



Рис.9. То же самое, что и на рис. 7.

Рис.10. a) Ток разряда, на который наложены колебания плазмы.

- б) Напряжение обхода.
- в) Рентгеновский сигнал в центре шнура.
- г) Свечение линии СШ.
- д) Осциллограмма концентрации.
- е) Изменение электронной температуры

 *Т*ех(0) в центре шнура со временем.

месей к центру плазмы [5]. Возможно, что такое распределение примесей является неустойчивым [8]. Это может вызвать спад плотности.

На рис. II и 12 изображени распределения рентгеновского излучения в различные моменты времени. Рис. II относится к режиму со спадом, изображенному на рис. 7.Видно, что к 22-й мсек образуется очень острый пик излучения в центре, причем с этого момента начинается спад концентрации и одновременно уширение профиля рентгеновского излучения. Рис. I2 построен для режима с ростом концентрации, изображенного на рис.5, крпвая I. Видно, что в этом случае профиль излучения существенно более широкий с самсго начала и его ширина слабо меняется во времени.

Таким образом, можно сделать вывод, что спад концентрации вызывается уменьшеызем времени жизни частиц. Об этом говорят следующие факты:

I. Во время спада не наблюдается уменьшения свечения линии Нв .

2. Спад концентрации происходит на нарастании тока, а именно этот интервал вре-N II сопровождается интенсивными колебаниями.

3. Спад плотности, как правило, коррелирует с развитием винтовых колебаний.

4. Спад *Re* затративает и центр плазмы, так как меняется интенсивность рентуновского излучения из центра плазменного шнура.

Возможно также, что слад связан с неустойчивостью острого распределения ионов примесей.

СТАЦИОНАРНАЯ ЧАСТЬ РАЗРЯДА

К моменту второго максимума тока спад или рост плотности прекращается и разряд переходит в стационарное состояние. Все приведенные ниже зависимости относятся именно к этой стадии. Следует отметить, что поскольку разряд очень критичен к изменению начальных условий, то снять зависимость от какого-либо одного параметра было довольно трудно, т.к. при этом обычно изменялись и остальные параметры. Этим объясняется малая статистика измерений.

На рис. ІЗ приведени зависимости β и $\mathcal{T}_{\mathcal{E}}$ от концентрации. Рост β и $\mathcal{T}_{\mathcal{E}}$ с $\mathcal{R}_{\mathcal{E}}$ согласуется с результатами предыдущих экспериментов [7].

На рис. 14 и 15 приведены зависимости β , \mathcal{T}_{E} , \mathcal{O} , $\mathcal{T}_{ex}(O)$ от тока разряда для двух значений концентрации 4.10¹³ и 2.10¹³ см⁻³. В первом случае достигается довольно большое энергетическое время жизни, порядка 20 мсек, но оно падает с ростом тока. Такая зависимость противоречит ранее найденной:

$$\mathcal{T}_{E} \sim \alpha^{2} H_{\mathcal{I}} ,$$

где $H_{\mathcal{I}}$ - поле тока [7].

Падение времени жизни при росте тока может вызываться ухудшением термоизоляции плазмы с уменышением \mathscr{G} . Но в данном случае $\mathcal{T}_{\mathcal{E}}$ падает, начиная с \mathscr{G} порядка 6, т.е. именно в той области, которая исследовалась ранее. Кроме того, при увеличении тока растет электронная температура, но проводимость меняется слабо, что говорит об увеличении количества примесей. Об этом же свидетельствует уменьшение отношения концентрации дейтонов к концентрации электронов с ростом тока [3]. Таким образом, в данном случае падение $\mathcal{T}_{\mathcal{E}}$ можно связать с увеличением загрязнения разряда с ростом тока. Следует отметить, что при постоянстве \mathscr{O} мощность, выделяемая в разряде, растет как \mathcal{J}^2 , что может приводить к увеличению мощности, выделяемой на диафрагме.

Для серии разрядов с меныней плотностью характерен рост \mathcal{T}_{E} . σ . \mathcal{T}_{ex} с увеличением тока, хотя величина \mathcal{T}_{E} составляет 4+7 мсек, β при этом остается постоянной, а так как $\mathcal{T}_{ex}(O)$ меняется относительно слабо, это означает расширение профиля температуры с ростом тока, что действительно имеет место (рис. 16).



Рис.11. Неабелизированный профиль свечения рентгеновского излучения для разряда, изображенного на рис.7 (пифры у кривых - моменты времени в мсек, на рис.7 отмечены стрелками).

Рис.12. Профиль рентгеновского сигнала для режима с растущей концентрацией.





Рис.13. Зависимость β - (+) и времени сохранения энергия $\mathcal{T}_{\mathcal{E}}$ - (0) от концентрации плазмы (ток \mathcal{J} =150 ка, $\mathcal{H}_{\mathcal{E}}$ =30 ка, водород).



Рис.14. а) Зависимость $\beta - (+)$, $\mathcal{T}_{\mathcal{E}} - (\circ)$, 6) $\mathcal{T}_{ex}(0) - (\Delta)$, $\mathcal{O} - (\circ)$ от тока (концентрация $\mathcal{R}_{e} = 4.10^{13}$ см⁻³, $\mathcal{H}_{Z} = 40$ кэ, дейтерий).



Puc.15. Обозначения то же, что и на рис. 14 (концентрация $\overline{\mathcal{N}}_e = 2.10^{13}$ см⁻³, $\mathcal{H}_Z = 30$ кэ).



Рис.16. Зависимость распределения электронной температуры \mathcal{T}_{ex} от тока.



ŝ

Рис.17. Зависимость β в $T_{ex}(0)$ от поля H_2 (\mathcal{J} =140 ка, \tilde{n}_e =1,7.10¹³см⁻³).



Рис.18. Распределение свечения ректгеновского излучения по сечению шнура для режимов (см.рис.17) О - H_Z =40 кв, Δ - H_Z =25 кв.

Этот факт находится в соответствии с гипотезой, высказанной Л.А.Арцимовичем, согласно которой из-за требования 2(2)>1 с увеличением тока его распределение должно становиться более широким, а следовательно, профиль температуры будет расширяться. Но тогда при увеличении поля Нг при фичсированном токе могут существова: более острые распределения тока по сечению. Результат такого эксперимента приводитс: на рис. 17, где показаны β и $7_{ex}(0)$ для двух кадров (1) и (2) при малом H_Z 1 двух (3) и (4) при больном поле. Зависимость от поля Н Z не обнаружена, так как в одном режиме (3) температура в центре $T_{ex}(0)$ возросла, а β не изменилась, что говорит об обострении профиля. В другом разряде (4) $T_{ex}(0)$ не изменилась, в то увеличилась. Это означает, что профиль температуры расширился. Но в BREMR KAR β обоих случаях с увеличением поля рентгеновский сигнал в центре растет (рис. 18). Этс говорит о том. что процесс концентрации тока к центру может конкурировать с процессом концентрации примесей к центру, ведущим к вытеснению тока на периферию.

Следует отметить слабый рост электронной температуры с ростом тока, хотя ранее при токах до I30 ка была получена зависимость $\mathcal{T}_{e}(0) \sim \mathcal{J}^{2}$ [4].

Работа проводилась под руководством | Л.А. Арцимовича .

Авторы благодарят F.II.Горбунова за предоставление данных о концентрации; В.С.Заверяева, С.В.Мирнова, В.С.Стрелкова за обсуждение результатов, а коллектив установки Токамак-4 за помощь в проведении экспериментов.

ЛИТЕРАТУРА

- I. А.А.Галеев, Р.З.Сагдеев. ЖЭТФ, <u>53</u>, 348 (1967).
- 2. J.A.Appressent a gp. Plasma Phys. and Contr.Nucl. Fusion Res., 1, 443 (1971).
- 3. В.С.Заверяев, Е.П.Горбунов, М.П.Петров. Доклад # 119 на УІ Европейской конференции по управляемому синтезу и физике плазми, М., 1973.
- 4. А.М.Анешин и др. ЖЭТФ, 60, 2095 (1971).
- 5. В.А.Вершков, С.В.Мирнов. Доклад на У Европейской конференции по управляемому синтезу и физике плазиы. Гренобль, <u>1</u>, 1972, стр. I.
- 6. C.B.Maphos, M.E.Cemenos. Plasma Phys. and Contr. Nucl. Fusion Res., 2, 401 (1971).
- 7. E.H. FOPOYHOB, C.B. MAPHOB, B.C. CTPCJIKOB. Nuclear Fusion, 10, 43 (1970).
- 8. B.Coppi, H.P.Furth, M.N.Rosenbluth, R.Z.Sagdeev. Phys. Rev. Lett., 17, 7, 377 (1966).

